## 第34回レーザーディスプレイ技術研究会

## レーザー照明ディスプレイと可視光半導体レーザー開発最前線 一応用技術拡大に向けて一

日時: 2025年10月31日(金) 13:00~17:00

場所: 慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎 2階 大会議室

〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1 (東急東横線·目黒線·新横浜線·横浜市営地下鉄

グリーンライン 日吉駅 徒歩1分)

地図: https://www.keio.ac.jp/ja/maps/hiyoshi.html

主催: 日本光学会 レーザーディスプレイ技術研究グループ

協賛: レーザー学会 可視光半導体レーザー応用専門委員会.

可視光半導体レーザー応用コンソーシアム、

IDW-PRJ-WS

後援: オプトロニクス社

1



## 〈研究会プログラム〉

12:30~13:00 受付

13:00~13:10 「イントロダクトリートーク」

黒田 和男 (東京大学)

13:10~13:40 「レーザープロジェクター その能力を生かすスクリーン技術

大島 宜浩(TVS REGZA株式会社)

13:40~14:10 「次世代照明の現状について」

東藤 毅 (岩崎電気)

14:10~14:40 「回折光学素子を用いた新規レーザ投影装置技術の進化」

長島 賢治<sup>1)</sup>、小川 昌宏<sup>2)</sup> (<sup>1)</sup>スタンレー, <sup>2)</sup>カシオ)

14:40~15:20 休 憩 (デモ: スタンレー、シャープ他)

15:20~15:50 「凹面鏡型GaN-VCSELおよびVCSELアレイの最近の進展」

幸田 倫太郎 (ソニー)

15:50~16:20 「可視光半導体レーザーと応用商品展開の現状」

平野 恭章 (シャープ福山レーザー)

16:20~16:50 「ディスプレイ用半導体レーザーの進展と加工用途への展開」

小西 遼太郎 (日亜化学工業)

16:50~17:00 「クロージングリマーク」

山本 和久 (大阪大学)

研究会参加費: 一般5000円、シニア・学生1000円(税込)

(当日会場にてお支払いください。領収書を発行いたします。)

終了後簡単な情報交換会(キャンパス内 場所後日連絡)を予定しております(無料)。

参加申込み: E-mail:yamamoto-ka■ile.osaka-u.ac.jp (■を@に変えてメールをお送り下さい)

参加申し込みされた方(10/26まで)には事前に予稿集(PDF)を配布いたします(それ以降の申し込みは予稿集が事後になる可能性があります)。参加費は当日会場で現金徴収いたしますが、当日支払いできなかった方には後日請求させて頂きます。

問い合わせ先: E-mail:yamamoto-ka■ile.osaka-u.ac.jp (■を@に変えてメールをお送り下さい)

プログラムは研究グループのホームページでもご覧になれます。 https://ldc.sakura.ne.jp/LDT/

日本光学会 レーザーディスプレイ技術研究グループ

代表:黒田和男(東京大) 実行委員長:山本和久(大阪大)委員:石榑(慶大)石野(大阪大)井出(Lambda Works)大内(日立)大瀬(サムスン電子)小川(日本女子大)小澤(日科情報)上島(セイコーエプソン)木下(宇都宮大)倉重(大日本印刷)倉本(スタンレー)桑田(三菱電機)栗村(NIMS)幸田(SONY)諏訪(三菱電機)斎藤(東芝)軸谷(リコー)清水(セイコーエプソン)平等(理研)畑中(理研)濱口(九州大)的場(神戸大)宮本(東京科学大)村田(三重大)八木(日亜化学)山本(徳島大)山本(宇都宮大)